5.31

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

· (Ani	kel 18 sowie Regeln 43	und 44 PCT)		
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Formb	latt PCT/ISA/220 sowie, soweit	
P2003,0487WO	VORGEHEN	zutreffer	nd, nachstehender Punkt 5	
nternationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded (Tag/MonavJahr)	datum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/MonavJahr)	
PCT/DE2004/001594	22/07/2	2004	31/07/2003	
Anmelder	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS O	ямвн ————————————————————————————————————			
Discor internationals Conhardness but we	undo uno dos letorosticosios			
Dieser internationale Recherchenbericht wu Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem	internationalen Bürö überm	n mecherchenbeno nittelt.	rde erstellt und wird dem Anmelder gemäß	
Dieser Internationale Recherchenbericht un	nlaßt inspesamt5_	Blätter.	•	
			nten Unterlagen zum Stand der Technik bei,	
 Grundlage des Berichts a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte 	srnationale Recherche auf	der Grundlane der	internationalen Anmeldung in der Sprache	
durchgeführt worden, in der sie ein	gereicht wurde, solern unte	er diesem Punkt nic	hts anderes angegeben ist.	
			Behörde eingereichten Übersetzung der	
	neldung (Regel 23.1 b)) du	_		
b.	nationalen Anmeldung offer	nbarten Nucleotid	- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld	N r. 1
2. Bestimmte Ansprüche ha	aben sich als nicht recher	rchierbar erwiesen	(siehe Feld II).	
3. Mangeinde Einheitlichkei	it der Erfindung (siehe Fei	ld III).		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erli	ndung			
x wird der vom Anmelder eln	gereichte Wortlaut genehm	nlgt.		
wurde der Wortlaut von de	r Behörde wie folgt festgesi	etzt:		
•				
				•
5. Hinslchtlich der Zusammentassung Wird der vom Anmelder ein	persiable Marllout some	niot		
	ngereichte Wortlaut genehn Regel 38.2b) in der in Feld t	•	n Fassung von der Behörde lestgesetzt.	
	shörde Innerhalb eines Mor	nats nach dem Dati	ım der Absendung dieses internationalen	
	oreneriBurume semedem			
6. Hinsichtlich der Zeichnungen a. ist folgende Abbildung der Zeichn	ungon mit des Tuesames A	appine al madele	Michael Akh Nr. 3-3	
a. Ist folgende Abbildung der Zeichn X wie vom Anmelde	_	iassung zu veroner	IUICITEIL ADD. Nr. 10	
		nmalder selbst kein	e Abblidung vorgeschlagen hat.	
, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			The second secon	
			dung besser kennzelchnet.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001594

Feld Nr. IV Wortlaut der Zusammenfassung (Fortsetzung von Punk: 5 auf Blatt 1)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl von optoelektronischen Halbleiterchips, die jeweils eine Vielzahl von Strukturelementen mit jeweils mindestens einer Halbleiterschicht aufweisen. Bei dem Verfahren wird eine Chipverbund-Basis bereitgestellt, die ein Substrat sowie eine Aufwachsoberfläche aufweist. Auf die Aufwachsoberfläche wird eine nicht geschlossene Maskenmaterialschicht derart aufgewachsen, dass die Maskenmaterialschicht eine Vielzahl statistisch verteilter Fenster mit variierenden Formen und/oder Öffnungsflächen aufweist, wobei ein Maskenmaterial derart gewählt ist, dass sich ein in einem späteren Verfahrensschritt aufzuwachsendes Halbleitermaterial der Halbleiterschicht auf diesem im Wesentlichen nicht oder im Vergleich zur Aufwachsoberfläche wesentlich schlechter aufwachsen lässt. Nachfolgend werden Halbleiterschichten im Wesentlichen gleichzeitig auf innerhalb der Fenster liegende Bereiche der Aufwachsoberfläche abgeschieden. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Vereinzeln der Chipverbund-Basis mit aufgebrachtem Material zu Halbleiterchips Die Erfindung betrifft zudem ein nach dem Verfahren hergestelltes optoelektronisches Halbleiterbauelement.

10:20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Algenzeichen PCT/DE2004/001594

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/20 H01L33/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der hationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlener Mindestprüfstolf (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 HOIL Recherchiene aber nicht zum Mindestprütstott gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Geblete falten Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Namo der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie* Beir, Anspruch Nr. YANG J W ET AL: "Selective area deposited 1-18 A blue GaN– InGaN multiple-quantum well WO1 light emitting diodes over silicon substrates" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 76, Nr. 3, 17. Januar 2000 (2000-01-17), Seiten 273-275, XP012025677 ISSN: 0003-6951 Seite 273, rechte Spalte, Absatz 2 - Seite 274, linke Spalte, Absatz 2; Abbildung 1 Welters Verörfentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Annang Patentiamilie entnehmen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der 'A' Veröffenllichung, die den allgemeinen Sland der Technik definiert, Anmeldung nicht kollidien, sondern auf zum Verständnis des der aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden 'E' alleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Theoric angegoben ist Anmeldedalum veröffentlicht worden ist 'X' Veröffenilichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Eningung kann allein autgrund dieser Verötlenflichung nicht als neu oder aut "L" Veröllentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erlinderischer Täliukeit beruhend betrachtet werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden . Y. Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhand betrachter (hrlülegeus werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Verällenslichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann nahollegend ist Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach *A* Veröftentlichung, die Mitglied derselben Patentramille ist dem baanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Dalum des Abschlusses (ler internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 25. Januar 2005 02/02/2005 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteler Europäisches Palentamt, P.B. 5818 Palentlaan 2 NL - 2280 HV Pijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

Fax: (+31-70) 340-3016

3

Krause, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001594

	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommonden Telle	Belr. Anspruch Nr.
A WOZ	MIYATA NORIYUKI ET AL: "Selective growth of nanocrystalline Si dots using an ultrathin-Si-oxide/oxynitride mask" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 77, Nr. 11, 11. September 2000 (2000-09-11), Seiten 1620-1622, XP012026105 ISSN: 0003-6951 Seite 1620, linke Spalte, Absatz 1 - Seite 1621, linke Spalte, Absatz 2; Abbildung 1	1-18
A いっち	EP 0 472 221 A2 (NEC CORPORATION) 26. Februar 1992 (1992-02-26) Spalte 8, Zeile 2 - Zeile 41; Abbildungen 8A-8F	1-18
A W04	EP 1 005 067 A2 (SONY CORPORATION) 31. Mai 2000 (2000-05-31) Absatz '0037! - Absatz '0053!; Abbildungen 8-13	1-18
A いつう	US 6 110 277 A (BRAUN ET AL) 29. August 2000 (2000-08-29) Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildungen 1-3	1-18
A 4)06	EP 0 388 733 A1 (FUJITSU LIMITED), 26. September 1990 (1990-09-26) Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; Abbildungen 1-5	1-18
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03) Zusammenfassung	1-18

3

5.35

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001594

Im Recherchenbericht Ingeführtes Patentdokumen		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröttentlichung
EP 0472221	A2	26-02-1992	JP	2701569	B2	21-01-1998
			JP	4303982	A	27-10-1992
			JP	4105383	A	07-04-1992
			JP	7050815	В	31-05-1995
			DE	69115596	D1	01-02-1996
•			DE	69115596	T2	19-09-1996
			DE	69128097	D1	04-12-1997
			DE	69128097	T2	26-02-1998
			EP	0643461	A2	15-03-1995
			US	5250462	A	05-10-1993
EP 1005067	A2	31-05-2000	JP	3470623	B2	25-11-2003
			JP	2000164988	Α	16-06-2000
			CN	1258094	Α	28-06-2000
			KR	2000035670	A	26-06-2000
			SG	93850	A1	21-01-2003
			TW	429660	В	11-04-2001
			บร	6682991	B 1	27-01-2004
US 6110277	Α	29-08-2000	DE	19715572	A1	22-10-1998
			JP	10321911	A	04-12-1998
EP 0388733	A1	26-09-1990	JP	2237021	A	19-09-1990
JP 05226781	Α	03-09-1993	KEIN	E	— — — — — —	·